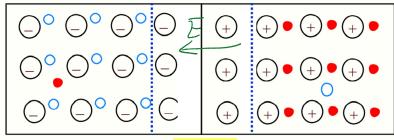
Review Ch 5、6

2023年1月5日 22:35

二极管:

掺杂半导体--多子浓度与温度无关; 少子与温度有关

P型半导体 空间电荷区 N型半导体



耗尽层

少子漂移电流

多子扩散电流

二极管的伏安特性: $I = I_s(e^{qv/kT} - 1)$, 反向饱和电流 I_s

零级模型:正向导通,阻抗为零;反向截止,阻抗无穷。

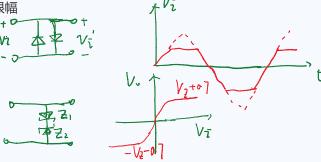
一级模型: 心

· EO(K) V

二极管应用

- 1. 整流
 - a. 半波整流
 - b. 全波整流: 效率是半波整流的两倍
 - c. 桥式整流:整流二极管的反向耐压要求低,但损失电压高于全波整流
 - d. 整流电路输出的直流电压随输入交流电压有效值改变而改变,因此需要稳压电路获得不受电源电压波动影响的、稳定的直流电压。





3. 开关特性

4. 齐纳二极管: 反向电压达到特定值后发生齐纳击穿--主要工作在反向击穿状态

 $I_{min} < \frac{v_i - v_Z}{R} < I_{max}$

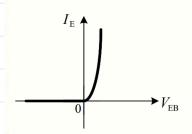
肖特基结二极管: 低功耗、大电流、超高速; 反向恢复时间短, 正向导通压降小, 整流电流大

晶体管:

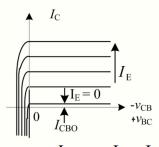
- 1. 结型晶体管BJT:
- ullet 正向偏置电压 v_{BE} 稍有变化,将引起正向扩散电流剧变,少子注入剧变,反向结的 I_S 剧变。
- 发射级重掺杂,基区轻掺杂,I_F几乎完全由注入基区的空穴组成

PNP管的输入特性

PNP管的输出特性



基本上是二极管正向特性



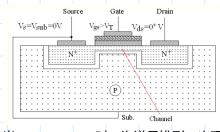
$$I_{\rm C} = \alpha \cdot I_{\rm E} + I_{\rm CBO}$$

I_{CBO},CB结原反向饱和电流

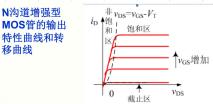
- 厄尔利现象: 输出特性曲线上翘,集电结电压 v_{CE} 增加导致集电结耗尽区宽度增加, I_S 增加, I_C 增加
- PNP与NPN:偏置电压极性相反,电流方向相反。NPN工作频率更高,电气性能也更好,但工艺更难
- 2. 场效应晶体管
 - a. J-FET
 - i. 两个PN结均反向偏置,改变反向电压控制两个耗尽区的厚度
 - ii. 载流子流通的路径成为导电沟道, P、N型看中间字母
 - iii. 夹断状态指电流达到上限,不是电流为0
 - b. MOSFET

i.

iii. 移曲线

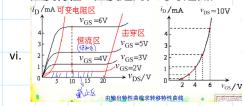


ii. 当 $V_{DS}=V_{GS}-V_{t}$ 时,沟道呈锥形,出现夹断逐渐饱和。



P型和N型的区别:关于In轴对称,N型斜率增加,P型斜率减少 增强型和耗尽型:增强型不过纵轴,耗尽型必过纵轴

- iv. 体效应: 由于衬底接地, V_T 改变
- v. 温度特性: 温度越高, 跨导越低。



老神神路 re=

基本放大电路

1. BJT放大电路

d.

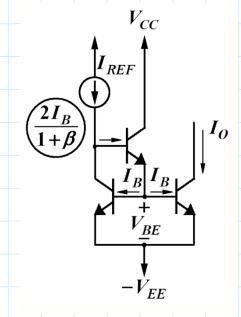
- a. 关注饱和区:随着输入电压升高, I_C 增大, v_{CE} 减小至钳位电压 $V_{CESat} \approx 0.2 V$ 认为 $I_B >> I_{Csat}$ / $\beta = \frac{v_{CC} v_{CESat}}{R_C}$ 时,认为三极管真正饱和。
- b. 硅管0.7V, 锗管0.3V
- c. 厄尔利电阻r_e, 在pi型中的E—侧

		共射放大器	共基放大器	共集放大器
	电流增益	高	(⁷ 1 \2 1	高
	电压增益	高	高	≈1
	同相/反相	፟ 反相	同相	同相(电压跟随)
	输入阻抗	高(≈∞)	低	最高(仌 ∞)
	输出阻抗	最高	高	低
	密勒效应	有	无	无
	高频特性	差	好·\	好

电流镜

集成电路的二极管:通过三极管的BC结短接

1. 改进型:减小β的偏差效应



2. 比例电流源: $I_i \times R_i$ 相等

3. wilson电流镜:

